学位論文 (要約)

シアノ架橋型銅-タングステン集積型金属錯体 における物性研究

(Study on physical properties of cyano-bridged copper-tungsten bimetallic assemblies)

平成26年1月博士(理学)申請

東京大学大学院理学系研究科

化学専攻

角渕 由英

シアノ架橋型銅-タングステン集積型金属錯体における物性研究

—目次—

第1章序論

1.1. シアノ架橋型分子磁性体とその磁気機能性	1
1.1.1.分子磁性体	1
1.1.2. 外場応答性分子磁性体	2
1.2. 構築素子としてのオクタシアノ金属錯体	5
1.3. 銅-オクタシアノタングステン磁性体	5
1.4. 本研究の目的	8
1.5. 本研究の概要	8
第1章の図表	10

第2章置換ピリミジン分子を含有する3次元錯体の合成と結晶構造及 び磁気特性

2.1.	緒言	15
2.2.	実験	16
2.2	2.1. 合成	16
2.2	2.2. 物性測定	17
2.3.	結果と考察	18
2.3	.1. 結晶構造	18
2.3	5.2. 磁気特性	21
2.4.	本章のまとめ	21
第2	章の図表	23

第3章ハロゲン置換ピリジン分子を含有する2次元錯体の合成と結晶 構造及び磁気特性

3.1. 緒言	41
3.2. 実験	42
3.2.1. 合成	42
3.2.2. 物性測定	43
3.3. 結果と考察	43
3.3.1. 結晶構造	43
3.3.2. 磁気特性	47
3.4. 本章のまとめ	49
第3章の図表	50

第4章ハロゲン結合を有する2次元錯体における高い熱耐久性

4.1. 緒言	67
4.2. 実験	67
4.2.1. 熱重量 (TG)測定	67
4.2.2. 分子軌道計算	68
4.3. 結果と考察	68
4.3.1. 耐熱性	68
4.3.2. 結晶構造におけるハロゲン結合	69
4.4. 本章のまとめ	69
第4章の図表	71
第5章本研究のまとめ	79
参考文献	82
引用論文リスト	92

謝辞	93
----	----

第1章 序論

分子磁性体は、金属イオンや有機配位子を適宜選択することにより磁気的相互作用 や結晶構造を制御可能であり、加えて、光や圧力、温度変化による磁気特性のスイッチン グが可能である。当研究室ではシアノ架橋型金属錯体を用い、従来型の金属又は金属酸化 物磁性材料では実現が難しい様々な外場応答性分子磁性体を報告してきた。特に、多様な 配位様式を取り得ることが知られているオクタシアノ金属錯体 ([M(CN)₈]ⁿ⁻, M = W, Mo, Nb) を用い、様々な遷移金属イオンおよび有機配位子と組み合わせることで、機能性分子磁性 体を数多く創り出すことに成功している。

本研究では、構築素子として優れたオクタシアノ金属錯体からなるシアノ架橋型銅 -タングステン集積型金属錯体Cuⁿ-[W^v(CN)₈]に着目し、様々な有機配位子の導入を試みる ことで、新規分子磁性体の創成を目的とした。導入する有機配位子としては、Cuⁿ-[W^v(CN)₈]強磁性骨格と相性の良いピリミジン骨格 (二座配位)又はピリジン骨格 (単座配位) を有する有機配位子に着目した。これまでの経験上、ピリミジン系有機配位子を用いると 3次元細孔構造を、ピリジン系有機配位子を用いると2次元層状構造が誘起されやすいこと がわかっている。官能基を有する有機配位子を用いることで、官能基によって修飾された3 次元構造、2次元構造を構築できる点に着目をし、メチル基およびハロゲン置換のピリミジ ン又はピリジンを導入した銅-タングステン集積型金属錯体を構築し、その構造的特徴お よび物性について研究を行った。

第2章 置換ピリミジン分子を含有する3次元錯体の合成と結晶構造及び磁気特性*1

第2章では、有機配位子としてメチル基置換二座配位子、4-メチルピリミジンを含有 するCu^{II}₃[W^V(CN)₈]₂(4-methylpyrimidine)₂·7H₂O (錯体**A**)、5-メチルピリミジンを含有する Cu^{II}₃[W^V(CN)₈]₂(5-methylpyrimidine)₄·4H₂O (錯体**B**)、Cu^{II}₃[W^V(CN)₈]₂(5methylpyrimidine)₃·8H₂O (錯体**C**)、Cu^{II}₃[W^V(CN)₈]₂(5-methylpyrimidine)₂·7H₂O (錯体**D**)の合成 法、構造の特徴について記載した。

単結晶X線構造解析の結果、錯体AはCu^{II}とW^Vが交互にシアノ基で架橋された3次元構 造を有しており、a軸方向には1次元チャンネルが存在し、水分子を含んでいた。4-メチルピリミ ジンや5-メチルピリミジンは、骨格を形成するCu^{II}イオンに配位していた。また、そのメ チル基は細孔に面していることが明らかになった。さらに錯体B~Dでは、合成時の5-メ チルピリジンの濃度を調節することで結晶構造中の5-メチルピリミジンの含有量を制御す ることが可能であることが明らかになった。

磁気測定の結果、錯体Aはキュリー温度 ($T_{\rm C}$) 38 K、2 Kにおける飽和磁化値 ($M_{\rm s}$) 5.0 $\mu_{\rm B}$ を示し、この飽和磁化値からCu^{II} (S = 1/2)とW^V (S = 1/2)のスピンが平行に整列したフェロ 磁体であることが明らかになった。 以上の結果より、強磁性を示すCu^{II}-[W^V(CN)₈] 3次元骨格に官能基化したピリミジンを 導入し、官能基を細孔側に配列することが可能であり、また、配位子濃度を調整すること により多様な構造が構築可能であることが明らかになった。

第3章 ハロゲン置換ピリジン分子を含有する2次元錯体の合成と結晶構造及び磁気特性*2

第3章では、有機配位子としてハロゲン置換単座配位子、3-ヨードピリジン、3-ブロ モピリジン、3-クロロピリジンを用い、3種類のシアノ架橋集積型Cu-W 2次元錯体 Cu₃[W(CN)₈]₂(3-iodopyridine)₈ (錯体1), Cu₃[W(CN)₈]₂(3-bromopyridine)₈ (錯体2), Cu₃[W(CN)₈]₂(3-chloropyridine)₆·6H₂O (錯体3)の合成法および構造的特徴について記載し た。

錯体1では、Cu^{II} (Cu1, Cu2)とW^Vが交互にシアノ架橋したac平面に広がるCu-W層状構 造がb軸方向に積層していることがわかった。W周りの配位構造は、8配位バイキャップト トリゴナルプリズムで、4つのシアノ基がそれぞれ1つのCu1と3つのCu2に配位しており、残 りの4つのシアノ基は非架橋であった。Cu1周りの配位構造は6配位擬八面体で、Cu1には3 - ヨードピリジン分子4つと、シアノ基2つが配位していた。Cu2周りの配位構造は5配位四 角錐構造であり、3-ヨードピリジン分子2つと、シアノ基3つが配位していた。シアノ基を 介した2次元層内のCu-W間の平均距離は、5.44 Åであった。注目すべき点として、錯体1の 結晶構造中には、配位水及び結晶水分子は含まれていなかった。3-ヨードピリジンのヨウ 素原子 (I(2))と、シアノ基の窒素原子 (N(5))の間の距離 (3.09 Å; I(2)…N(5))は、各原子のファ ンデルワールス半径の和 (3.53 Å: I原子1.98 Å、N原子1.55 Å)よりも短かく、また、C-I…N の角度が∠C(15)I(2)N(5) = 169.7°であることからハロゲン結合の存在が示唆された。錯体2 は錯体1と同様の結晶構造であり、結晶構造中に水分子を含有していなかった。2次元層内 のCu-W間の平均距離は、5.33 Åであった。3-ブロモピリジンの臭素原子 (Br(2))と、シア ノ基の窒素原子 (N(5))の間の距離 (3.06 Å; Br(2)…N(5))は、ファンデルワールス半径の和 Å 、窒素原子1.55 Å)より短かった。C-Br…Nの角度は、 Å: 臭素原子1.85 (3.40) $\angle C(16)Br(2)N(5) = 164.0° であった。$

一方、錯体3におけるW、Cu周りの配位構造は、錯体1や2と似ており、それぞれ、8配 位バイキャップトトリゴナルプリズム、6配位擬八面体、5配位四角錐構造であった。錯体3 のCu1は、2つのシアノ基、2つの水分子、2つの3-クロロピリジン分子が配位しており、錯 体1のCu1では、2つのシアノ基、4つの3-ヨードピリジン分子が配位していたのと相違して いた。さらに、錯体3は2次元層間にも結晶水分子を含んでいた。

磁気測定の結果、錯体1~3は、キュリー温度 ($T_{\rm C}$) 7 K (1)、5.2 K (2)、7.2 K (3)のCu^{II} (S = 1/2)とW^V (S = 1/2)のスピンが平行に整列した強磁体であることがわかった。観測された 飽和磁化 ($M_{\rm s}$)値、5.1 $\mu_{\rm B}$ (錯体1)、5.1 $\mu_{\rm B}$ (錯体2)、5.0 $\mu_{\rm B}$ (錯体3)は、Cu^{II} (S = 1/2)とW^V (S = 1/2)間に強磁性的相互作用が働いている場合の予測値5 $\mu_{\rm B}$ と一致し、これらの錯体がフェロ 磁性体であることがわかった。観測されたTc値 (4.7 K (錯体1)、5.2 K (錯体2)、7.5 K (錯体 3))は、2次元層内のシアノ基を介したCu-W間の平均距離 (5.44 Å (錯体1), 5.33 Å (錯体2), 5.32 Å (錯体3))の順番に一致した。この順序関係は、Tc値が2次元層内におけるCu-W間の 超交換相互作用によるものであることを示唆している。

第4章 ハロゲン結合を有する2次元錯体における高い熱耐久性^{*2}

前章で得られた錯体1と錯体2において、水分子を結晶構造中に含まないという点に着 目し、4章では錯体1~3の耐熱性と構造との関わりについて記載した。熱重量(TG)測定 は、大気雰囲気下、室温から450 ℃まで、掃引速度2 ℃ min⁻¹で行った。錯体1および2は 150 ℃まで重量変化が無く、安定であることが明らかになった。150 ℃以上より見られる 急激な重量変化は、3-ヨードピリジン又は3-ブロモピリジンの脱離に相当する。一方、 水分子を含む錯体3では、比較的低い温度(55 ℃)より水分子の脱離に伴う重量減少が観測 され、その後3-クロロピリジンの脱離に相当する重量減少が生じた。

更に、シアノ基の窒素原子と3-ヨードピリジン (又は3-ブロモピリジン)の間の結合 の分子軌道計算を行った結果、錯体1のI(2)…N(5)と、錯体2のBr(2)…N(5)の計算された分子 軌道の電荷密度図は、ヨウ素 (又は臭素)とシアノ基 (CN)間の結合性を支持していた。錯体 1と2では、2次元層間のハロゲン結合が水分子のCuイオンへの接近を阻止している。対照 的に錯体3では、3-クロロピリジンが他の配位子と比べてハロゲン結合を形成しにくく、 また、Cu²⁺イオンへ配位しにくいため、水分子を含んだ構造が形成されたと考えられる。 本研究で得られた錯体1と錯体2はハロゲン結合を有する強磁性シアノ架橋型集積型金属錯 体の初めての例である。

第5章 本研究のまとめ

本研究では、置換基を有する有機配位子を導入した2次元又は3次元銅-タングステン 集積型金属錯体の構築に成功した。メチル基を有するピリミジンを用いた系では、官能基 を細孔方向に配列した3次元強磁性錯体の構築に成功した。ハロゲン置換した有機配位子 を用いた系では、ハロゲン結合が観測され、構造中に水分子を含有せず、高い耐熱性を示 すことを見いだした。本研究は、Cu^{II}-[W^V(CN)₈]骨格が分子磁性体の構築に有用である事を 示すと同時に、ハロゲン結合が、従来の配位結合・水素結合・π-π相互作用等に加えて集積 構造の設計に非常で有用であることを示すものである。

<u>インターネット公表に関する共著者全員の同意が得られていないため、第1章〜第5章の具</u> <u>体的内容については、非公開。</u>

^{*1} Reprinted with permission from *Acta. Cryst. E*, **E70**, m47-m48 (2014). © 2013 International Union of Crystallography.

^{*2} Reprinted with permission from *Cryst. Growth Des.*, **11**, 5561-5566 (2011). © 2011 American Chemical Society.